

سامانه لایه‌نشانی کندوپاش DC/RF با دو منبع کندوپاش

Dual Gun Sputtering System (DC & RF magnetron sources)

یکی از روش‌های پرکاربرد در زمینه لایه‌نشانی لایه‌های نازک، کندوپاش (Sputtering) می‌باشد.

کندوپاش DC و RF برای لایه‌نشانی بسیاری از مواد رسانا و تارسانا استفاده می‌شود. این روش به صورت

گسترده در پژوهش‌های تحقیقاتی و صنعتی کاربرد دارد.

فشار پایه این سامانه 10^{-9} torr می‌باشد و برای انجام لایه‌نشانی با کیفیت بالاتر می‌توان فشار پایه را

تا محدوده 10^{-8} torr کاهش داد. با نصب دام سرد نیتروژن مایع، امکان کار در این محدوده فشاری

فراهرم می‌شود.

* مشخصات فنی:

- امکان دسترسی به داخل محفظه با بالا رفتن بدنه اصلی توسط بالابر نیوماتیکی یا برقی

- بخش تخلیه شامل پمپ روتاری و پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

- اندازه‌گیری نرخ و ضخامت لایه بهوسیله خصامت‌سنجد کریستالی

- قابلیت تنظیم دقیق فلوئی گاز توسط MFC و شیرهای سوزنی

- محفظه استوانه‌ای استیل با قطر ۳۲۰ mm و ارتفاع ۳۰۰ mm

- دارای دو منبع کندوپاش مگنترونی با بیشینه توان ۱۰۰۰ وات

- کنترل شونده با PLC به صورت نیمه/تمام اتوماتیک

- امکان کنترل دمای زیرلایه تا ۲۰۰ °C

- امکان نصب زیرلایه با قطر ۶ اینچ

- فشار پایه: 10^{-9} torr

